

실험실용 노를 위한 고순도 석영 튜브 및 석영 보트

품목 번호: KT-SYG



소개

고온 실험실 노를 위해 설계된 프리미엄 고순도 석영 튜브 및 석영 보트. 탁월한 열적 안정성, 화학적 불활성, 광학적 투명성을 제공합니다. 반도체 공정, 재료 연구 및 화학 합성에 이상적입니다. 모든 노에 맞는 맞춤형 치수. 견적 요청하기.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
실험실 튜브 노 가열	재료 합성, 열처리 및 촉매 테스트를 위한 튜브 노에서 석영 튜브는 공정 챔버로, 석영 보트는 샘플 운반체로 사용됩니다.	균일한 온도 분포와 샘플과의 최소 반응을 보장하여 신뢰할 수 있고 재현 가능한 실험 데이터를 제공합니다.
반도체 확산 및 산화	실리콘 웨이퍼 공정을 위한 고온 확산 및 산화 단계에서 노 튜브 및 웨이퍼 보트로 활용됩니다.	초고순도가 금속 이온 오염을 방지하여 반도체 소자의 전기적 특성을 보존합니다.
탄소 나노튜브 및 나노소재 성장	석영 보트는 CVD 및 암모니아 환원 공정에서 탄소 나노튜브 및 기타 나노구조 성장을 위한 촉매 기질로 기능합니다.	화학적 불활성으로 인해 원치 않는 반응을 피하고 일관된 제품 형태 및 높은 순도를 보장합니다.
광학 분광법 및 광반응기 시스템	우수한 UV-Vis 투과율을 가진 고순도 석영 튜브가 유동 광반응기 및 분광 셀에 사용됩니다.	넓은 광학적 창을 통해 흡수 인공물 없이 정확한 빛 전달 및 검출이 가능합니다.
환경 및 수처리	UV 소독 장치용 석영 슬리브 및 공격적인 화학 물질 수용용 내식성 파이프.	높은 UV 투과율과 탁월한 내구성으로 까다로운 수처리 환경에서 서비스 수명을 연장합니다.
고온 부식 테스트	재료 연구에서 고온의 부식성 가스에 노출된 샘플을 보관하는 데 사용되는 튜브 및 보트.	산 및 염연기에 대한 저항성으로 장비를 보호하고 테스트의 타당성을 보장합니다.
열분석 (TGA/DSC)	최대 1100°C까지의 열중량 분석 및 시차 주사 열량계용 샘플 팬으로서의 석영 보트.	낮은 열용량과 불활성으로 부반응을 방지하여 정확한 열 데이터를 제공합니다.
첨단 세라믹 및 유리 공정	첨단 세라믹 및 특수 유리의 소결 및 용융 과정에서 지지대 및 용기로 사용됩니다.	고온 안정성과 비점착 특성으로 인해 달라붙음과 오염을 방지합니다.

외경 (mm)	벽 두께 (mm)	사용 가능 길이 (mm)
25	2	600, 1000, 1200
25	2.5	600, 1000, 1200
40	3	800, 1000
50	3	450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1500
50	4	600, 1000, 1200, 1400, 1500
50	5	1000, 1200
60	3	800, 1000, 1200, 1400
60	4	1000, 1200
60	5	1000, 1200

외경 (mm)	벽 두께 (mm)	사용 가능 길이 (mm)
80	3	1000, 1200, 1400
80	4	1000, 1200, 1400, 2000
80	5	1000, 1200
100	3	1000, 1200, 1400, 1500
100	4	1000, 1200, 1400
100	5	1000, 1200, 1400

치수 (L × W × H, mm)
50 × 10 × 5
100 × 10 × 5
50 × 15 × 7.5
100 × 15 × 7.5
50 × 20 × 10
100 × 20 × 10
50 × 25 × 12.5
100 × 25 × 12.5
50 × 30 × 15
100 × 30 × 15
200 × 30 × 15
50 × 40 × 20
100 × 40 × 20
200 × 40 × 20
50 × 50 × 25
100 × 50 × 25
200 × 50 × 25